Japanese Patent Office Patent Laying-Open Gazette

Patent Laying-Open No.

10-289633

Date of Laying-Open:

October 27, 1998

International Class(es):

H01H 13/14 B44C 1/10 G05G 1/02 H01H 11/00 13/70

(9 pages in all)

Title of the Invention:

TRANSPARENT DECORATION KEY

TOP AND ITS MANUFACTURING

METHOD

Patent Appln. No.

9-111741

Filing Date:

April 15, 1997

Inventor(s):

Tohru KIMURA

Applicant(s):

Polymatech Co., Ltd.

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-289633

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

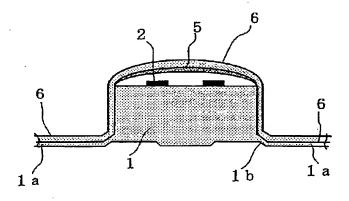
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
HO1H 13/1	4	H 0 1 H 13/14	Z
B44C 1/1	0	B44C 1/10	
G05G 1/0	2	G 0 5 G 1/02	В
H01H 11/0	0	H 0 1 H 11/00	E
13/7	0	13/70	F
	•	審査請求 未請求	請求項の数6 FD (全 9 頁)
(21)出願番号	特願平9-111741	(71)出願人 00023702	
(00) (USSET)	77 rb 0 tc /1002) 4 F15 F	ポリマテック株式会社	
(22)出顧日	平成9年(1997)4月15日	東京都中央区日本橋本町4丁目8番16号 (72)発明者 木 村 亨	
			ァ 区田端5-10-10 富士ポリマテ
			会社R&Dセンター内
		(74)代理人 弁理士	
		(13)(42)(1)(42)	

(54) 【発明の名称】 加飾透光性キートップおよびその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 縞模様や色調むらが発生せず、文字や記号の 見やすい、均一かつ質感の高い虹彩色光沢を有するキー トップを得る。

【解決手段】 樹脂キートップ3の表面および/または裏面に、膜厚が $2\,\mathrm{nm}\sim500\,\mathrm{nm}$ 、全光線透過率が $70\,\%$ 以上の無機物薄膜 $5\,\mathrm{eta}$ 層することにより虹彩色光沢を得る。この無機物薄膜上には膜厚が $5\,\mu\,\mathrm{m}\sim60\,\mu\,\mathrm{m}$ の高分子保護膜 $6\,\mathrm{eta}$ を積層してもよい。製造工程としては、基材11上に未硬化の液状樹脂を滴下して反応硬化させた後に、その表面に、物理的蒸着法あるいは化学的蒸着法によって前記の無機物薄膜を形成し、その上に、未硬化の液状樹脂を積層し、膜厚が $5\,\mu\,\mathrm{m}\sim60\,\mu\,\mathrm{m}$ の高分子保護膜を硬化させ形成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂キートップの表面および/または裏面に、膜厚が2m~500m、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜を積層し、虹彩色光沢を有することを特徴とする加飾透光性キートップ。

【請求項2】 無機物薄膜が酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化タングステン、酸化アルミニウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化タンタル、酸化インジウム、酸化スズ、酸化ニッケル、酸化マンガン、酸化ジルコニウム、酸化バナジウム、窒化ケイ 10素、窒化アルミニウム、窒化チタン、弗化マグネシウム、炭化シリコンおよび炭化チタンより選ばれる材質からなる請求項1に記載の加飾透光性キートップ。

【請求項3】 無機物薄膜上に、膜厚が 5μ m \sim 60 μ mの高分子保護膜をさらに積層してあることを特徴とする請求項1または2に記載の加飾透光性キートップ。

【請求項4】 金型成形した樹脂キートップの表面および/または裏面に、あるいは高分子材料からなる基材上に、未硬化の液状樹脂を滴下し、反応硬化させた後に、その表面に、物理的蒸着法あるいは化学的蒸着法によっ 20 て膜厚が2nm~500mm、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜を形成することを特徴とする加飾透光性キートップの製造方法。

【請求項5】 無機物薄膜が酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化タングステン、酸化アルミニウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化タンタル、酸化インジウム、酸化スズ、酸化ニッケル、酸化マンガン、酸化ジルコニウム、酸化バナジウム、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化チタン、弗化マグネシウム、炭化シリコンおよび炭化チタンより選ばれる材質で 30 ある請求項4記載の加飾透光性キートップの製造方法。

【請求項6】 無機物薄膜上に、未硬化の液状樹脂をさらに積層し、膜厚が $5 \mu m \sim 60 \mu m$ の高分子保護膜を硬化させ形成することを特徴とする請求項4または5に記載の加飾透光性キートップの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話、携帯情報端末、各種家電製品用リモコン、カードリモコンおよび各種キーボードなどに使用される美観に優れた高級感 40のある加飾透光性キートップおよびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、押釦スイッチのキートップ部分を、金属光沢やパール光沢調に加飾する方法としては、 樹脂やゴム成分中に金属粉末やパール顔料を混合して成 形する方法、金属粉末やパール顔料を含む塗料をスクリ ーン印刷あるいは吹き付け塗装する方法、キートップの 表面に真空蒸着法あるいはスパッタリング法などによっ てアルミニウムやクロム等の金属薄膜層を設ける方法、 およびメッキによる方法が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、金属粉末やパール顔料を、樹脂やゴムに混合して成形する方法は、粉体の均一分散が困難なため、粉末の偏析によって縞模様や色調むらが発生し、文字や記号が見ずらくなってしまう等の問題がある。また、金属粉末やパール顔料を含む 塗料を印刷する方法でも、均一かつ質感の高い虹彩色光沢を有する透光性の加飾キートップは得られていない。一方、成形体の表面にアルミニウムやクロム等の金属薄膜を真空蒸着法やスパッタリング法あるいは金属メッキによって得られるキートップは、金属光沢は呈するけれども、虹彩色光沢を有する透光性のものではない。

【0004】また、最近の携帯電話、携帯端末機器、各種家電製品用リモコン、カードリモコンおよび各種キーボードなどの押釦スイッチに組み込まれる樹脂キートップには、虹彩色光沢を有する美観に優れた高級感のあるものの要求が非常に強くなってきている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような問題点を解決し、虹彩色光沢を有する美観に優れた加飾透光性キートップおよびその製造方法を提供するものである。

【0006】すなわち、本発明は、樹脂キートップの表面および/または裏面に、膜厚が2nm~500nm、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜を積層してなる、虹彩色光沢を有することを特徴とする加飾透光性キートップである。

【0007】さらに本発明は、無機物薄膜上に、膜厚が $5 \mu m \sim 60 \mu m$ の高分子保護膜を積層してあることを 特徴とする加飾透光性キートップである。

【0008】さらに本発明は、金型成形した樹脂キートップの表面および/または裏面に、あるいは高分子材料からなる基材上に、未硬化の液状樹脂を滴下し、反応硬化させた後に、その表面に、物理的蒸着法あるいは化学的蒸着法によって膜厚が2m~500m、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜を形成することを特徴とする加飾透光性キートップの製造方法である。

【0009】さらにまた本発明は、無機物薄膜上に、未硬化の液状樹脂を積層し、膜厚が 5μ m \sim 60 μ mの高分子保護膜を硬化させ形成することを特徴とする加飾透光性キートップの製造方法である。

【0010】なお、本発明の全光線透過率は、JIS K-71 05による測定値を意味する。

[0.011]

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳しく説明 する。

【0012】本発明で使用する樹脂キートップは、金型成形した樹脂キートップあるいは未硬化の液状樹脂を反 50 応硬化させた樹脂キートップである。さらに具体的に

10

は、所望のキートップ形状の金型を使用し、射出成形、 圧縮成形、トランスファー成形、回転成形などによって 加熱溶融させた樹脂あるいは液状の未硬化樹脂を金型に 充填させてから固化させて製造することができる。

【0013】樹脂の組成や種類、弾性率、色調について は特に限定しないけれども、透明性が良好なポリメタク リル酸メチル、ポリカーボネート、シリコーン樹脂、ア モルファスポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリスチレ ン、ポリアリレート、アモルファスポリオレフィン、ポ リメチルペンテン、アモルファスナイロン、ポリウレタ ン、エステル系熱可塑性エラストマー、スチレン系熱可 塑性エラストマー、ナイロン系熱可塑性エラストマーが 特に好ましい。ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS 樹脂、PETやPBTなどの結晶性ポリエステル、結晶 性ナイロン、ポリフェニレンエーテル、ポリアセター ル、ポリアセタール、ポリサルホン、ポリエーテルサル ホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリイミド、ポリエ ーテル、ポリケトン、ポリエーテルケトン、ポリエーテ ルエーテルケトン、ポリエーテルニトリル、ポリエーテ ルイミド、液晶ポリマー、フッ素樹脂などの半透明や若 20 干着色した樹脂でもかまわない。また、シリコーン樹 脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステ ル、ジアリルフタレート、アクリル系樹脂、ウレタン系 樹脂などの熱硬化性、光硬化性、湿気硬化性などの公知 の樹脂を使用することも可能である。

【0014】これらの樹脂キートップをシリコーンゴム やエチレンプロピレン系ゴムなどの合成ゴムや熱可塑性 エラストマーから成形される作動部/非作動部を有する 押釦スイッチのベース部材に接着剤や両面テープなどで 付設することによって押釦スイッチ構造とすることがで 30 きる。

【0015】また、公知の熱可塑性エラストマーと硬質 樹脂あるいは熱可塑性エラストマーの2色成形による公 知の樹脂キートップ構造も含まれる。

【0016】さらに、本発明では、文字や記号を印刷し たシリコーンゴムなどの合成ゴムや熱可塑性エラストマ 一の成形体のほか、PET、ナイロン、ポリウレタンな どのフィルムやシート状の高分子材料からなる基材上に 未硬化の液状樹脂を滴下するなどして反応硬化させた樹 沢を有す透光性キートップを得ることができる。

【0017】高分子材料からなる基材は、あらかじめプ レス成形などによってスイッチの作動部と非作動部を設 けた構造でもかまわない。

【0018】滴下する方法については、ポッティング方 式のほか、ディスペンサー方式、パッド印刷方式および 転写方式によるものなど特定するものではない。

【0019】上述のような金型を使用せずに樹脂キート ップを成形することができる。この際の液状樹脂として は、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコーン樹

脂、エポキシ樹脂、ジアリルフタレートなどの熱硬化 性、光硬化性、湿気硬化性の樹脂が挙げられる。

【0020】高分子材料からなる基材とこれらの液状樹 脂の密着性を向上させるためには、基材の表面に、短波 長紫外線照射、コロナ処理、あるいはカップリング剤処 理などを施すことが好ましい。例えば、特開平6-51 50号公報に記載の樹脂キートップ付シリコーンキース イッチの製造法によるもの、特開平6-5151号公報 に記載の透明樹脂キートップ付キーシートの製造法によ るものを応用することもできる。

【0021】本発明の加飾透光性キートップは、上述の 樹脂キートップの表面および/または裏面に、膜厚が2 nm~500nm、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜 を積層することを特徴とする。全光線透過率が70%未 満であると、透光性が不十分になり、下地に印刷した文 字や記号を認識することが困難になる。好ましい全光線 透過率は、75%以上、さらに好ましくは80%以上で ある。無機物薄膜の膜厚が2nmよりも薄いと虹彩色光沢 が薄くなり、500nmを超えると透光性が劣ってしまう ので好ましくない。実際には、使用する樹脂の種類、屈 折率、形状、および無機物薄膜の材質、屈折率、色調な どに依存するけれども、5nm~300nmの範囲が特に従 来は得られなかった赤色、黄色、青色、紫色などを主体 とする虹彩色光沢を有した美観に優れるものが得られ、

【0022】本発明の無機物薄膜の材質は、アルミニウ ム、クロム、ニッケル、チタン、タングステン、シリコ ン、モリブデン、錫、鉛、亜鉛、鉄、金、銀、白金、銅 などの金属あるいは合金、金属酸化物、金属窒化物、金 属弗化物、金属炭化物およびこれらの混合物または積層 物が用いられる。特に好ましくは化学的に安定な金属酸 化物、金属窒化物、金属弗化物、金属炭化物が用いられ る。具体的には、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄、酸 化マグネシウム、酸化タングステン、酸化アルミニウ ム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化タンタル、酸化イ ンジウム、酸化スズ、酸化マンガン、酸化ニッケル、酸 化ジルコニウムおよび酸化バナジウムなどの金属酸化 物、窒化ケイ素、窒化アルミニウムおよび窒化チタンな どの金属窒化物、弗化マグネシウムなどの金属弗化物、 脂キートップを使用すると、特に美観に優れた虹彩色光 40 炭化ケイ素、炭化シリコンなどの金属炭化物が好適であ る。なかでも、酸化チタン、酸化鉄、酸化タングステ ン、酸化ケイ素の単一薄膜あるいはこれらの2種以上の 積層薄膜を使用すると虹彩色光沢を有する非常に美観に 優れた加飾透光性キートップが得られる。

> 【0023】これらの無機物薄膜は、真空蒸着法、スパ ッタリング法、イオンプレーティング法などの物理的蒸 着法、あるいは熱CVD (Chemical Vapor Deposition) 法、プラズマCVD法、光CVD法などの化学的蒸着法 によって均一でむらが無く製膜することができる。蒸着 50 装置および蒸着条件は通常実施されているもので差し支

5

えない。製膜する前工程として、樹脂キートップにアン ダーコート剤などの公知の前処理を施して無機物薄膜の 密着性を向上させることもできる。使用する樹脂キート ップの種類、製膜する無機物の材質にも依存するが、密 着性、温度および製造コストの点を考慮すると、真空蒸 着法あるいはスパッタリング法による方法が経済的であ り、そして目的とする虹彩色光沢を有する美観に優れた 高級感のある加飾透光性キートップを安価に得ることが できる。

に無機物薄膜を製膜してもかまわないが、マスキングを 施して必要な樹脂キートップ部分のみを選択的に製膜す る方法が好ましい。

【0025】本発明は、上記の無機物薄膜が表面に露出 する構造の場合は、無機物薄膜上に、未硬化の液状樹脂 をさらに積層して、厚さが $5 \mu m \sim 60 \mu m$ の高分子保 護膜を硬化させて形成することによって、虹彩色の無機 物薄膜を物理的および化学的に安定化させることができ る。液状樹脂の種類や塗布、硬化方法については特定す るものではないけれども、熱硬化型や光硬化型、湿気硬 20 化型などのアクリル系、ウレタン系、シリコーン系、エ ポキシ系、エステル系などのモノマーやオリゴマーを使 用し、スプレー塗布、各種印刷、ポッティングなどの方 法で積層して硬化し、5μm~60μmの高分子保護膜 を形成できる。この高分子保護膜は、無色でもかまわな いけれども、赤色、青色、黄色などの有色のものを使用 すると、さらに色調が変化するので任意の着色を施すこ ともできる。膜厚が 5 μ mよりも薄いと、高分子保護膜 の機械的性質が弱く無機物薄膜を十分に保護することが 不可能であり、一方、60μmよりも厚いと、虹彩色光 30 沢の鮮明さが薄れて美観を損ねてしまう。さらに好まし い高分子保護膜の膜厚は、15μm~45μmの範囲で ある。また、複数の高分子保護膜を積層することもでき る。

【0026】以下、実施例および比較例を示して本発明 を具体的に説明する。しかしながら本発明は下記の実施 例に制限されるものではない。

[0027]

【実施例1】図♪は、本発明の実施例1の透光性樹脂キ ートップを付設する押釦スイッチを示す縦断面図であ る。図1において、ベース部材1は、非作動部1aと作 動部1bが透明なシリコーンゴムで成形され、天面に所 定の文字あるいは記号印刷層2をスクリーン印刷してあ る。この天面に、特開平6-5150号公報記載の発明 と同様の製法で短波長紫外線を照射し、シランカップリ ング剤処理してからアクリル系の紫外線硬化樹脂を滴下 し、紫外線を照射して硬化し、透明アクリル樹脂からな る樹脂キートップ3を形成した。この樹脂キートップの 表面をエタノールで洗浄し、ステンレス製のマスク4に て蒸着が不要な箇所を覆い、真空蒸着装置中で蒸着圧力 50

5×10-4 torr、製膜速度 5 nm/分の条件で12分 間、酸化タングステンを真空蒸着し、膜厚60nm、全光 線透過率87%の酸化タングステンからなる無機物薄膜 5 を形成した。

【0028】その結果、黄色を主体とする虹彩色光沢を 有する加飾透光性キートップを付設する押釦スイッチを 製造できた。

[0029]

【実施例2】実施例1と同様に、透明アクリル樹脂から 【0024】なお、樹脂キートップ以外の部分にも同様 10 なる樹脂キートップの表面に、真空蒸着法によって膜厚 100nm、全光線透過率85%の酸化タングステンから なる無機物薄膜を形成した。

> 【0030】得られた押釦スイッチの樹脂キートップ は、緑色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観 に優れるものであった。

[0031]

【実施例3】実施例1と同様に、透明アクリル樹脂から なる樹脂キートップの表面に、真空蒸着法によって膜厚 140 nm、全光線透過率84%の酸化タングステンから なる無機物薄膜を形成した。

【0032】得られた押釦スイッチの樹脂キートップ は、紫色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観 に優れるものであった。

【0033】このように、実施例1~3では、酸化タン グステンの膜厚のみを変化させることによって、異なる 色調の虹彩色光沢を発現できた。

[0034]

【実施例4】実施例1と同様に、透明アクリル樹脂から なる樹脂キートップの表面に、スパッタリング装置内 で、スパッタガスをアルゴンとして、スパッタ圧力5× 10-3 torr、製膜速度 4 nm/分で 10 分間、酸化チタ ンをスパッタリングして、膜厚40nm、全光線透過率8 6%の酸化チタンからなる無機物薄膜を形成した。

【0035】得られた押釦スイッチの樹脂キートップ は、青色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観・ に優れるものであった。

[0036]

【実施例5】実施例1と同様に、透明アクリル樹脂から なる樹脂キートップの表面に、真空蒸着法によって、膜 40 厚50nm、全光線透過率83%の酸化鉄からなる無機物 薄膜を形成した。

【0037】得られた押釦スイッチの樹脂キートップ は、赤色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観 に優れるものであった。

[0038]

【実施例6】図2よ、本発明の実施例6の透光性樹脂キ ートップを付設する押釦スイッチを示す縦断面図であ る。

【0039】実施例1で製造した酸化タングステン薄膜 5を形成して虹彩色光沢を有する加飾透光性キートップ

を付設する押釦スイッチに、透明ウレタン系塗料 (オリジプレートス オリジン電機株式会社製)を塗布、乾燥・硬化させて、30μmの膜厚の高分子保護層6を積層した。

【0040】この高分子保護層によって、蒸着した酸化 タングステンからなる表面に露出した無機物薄膜を保護 することができた。

[0041]

【実施例7】図3は、本発明の実施例7の透光性樹脂キートップを付設する押釦スイッチを示す縦断面図である。

【0042】図3において、ベース部材1の非作動部1 aと作動部1bを実施例1と同様に透明なシリコーンゴムで成形した。

【0043】一方、別に金型を使用してポリカーボネート(パンライト L1225L 帝人化成株式会社製)を射出成形して、ポリカーボネート製の樹脂キートップでを作製した。さらに、この樹脂キートップの裏面をエタノールで洗浄し、スパッタリング法によって膜厚50nm、全光線透過率82%の酸化チタンからなる無機物薄膜5を20形成し、黄色を主体とする虹彩色光沢を有する透光性樹脂キートップを得た。

【0044】さらにその上にアクリル系インキをスクリーン印刷することにより、文字あるいは記号印刷層2を形成した。この文字あるいは記号印刷面に熱硬化型シリコーン接着剤8を塗布し、上記のベース部材1を貼り合わせ、加熱硬化させ、虹彩色を有する加飾透光性キートップを付設する押釦スイッチを製造した。

[0045]

【実施例8】図4は、本発明の実施例8の透光性樹脂キ 30 ートップを付設する押釦スイッチを示す縦断面図である。

【0046】実施例7と同様に、金型成形したポリカーボネート製の樹脂キートップ7の表面に、真空蒸着法によって、膜厚50nm、全光線透過率85%の酸化タングステンからなる無機物薄膜5を形成した。裏面に文字あるいは記号印刷層2を形成して得られた樹脂キートップは、青色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観に優れるものであった。

【0047】さらに、<u>実施例6と同様の透明ウレタン系</u>-40 <u>塗料を、該樹脂キートップ部分のみに塗装して高分子保</u> 護層6を形成した後に、シアノアクリレート系接着剤8 でベース部材1と貼り合わせて透光性樹脂キートップを 付設する押釦スイッチを製造した。

【0048】 [比較例1] 実施例1と同様に、透明アクリル樹脂からなる樹脂キートップの表面に、真空蒸着法によって膜厚120nm、全光線透過率65%のアルミニウムからなる無機物薄膜を形成した。

【0049】得られた押釦スイッチの樹脂キートップは 不透明で単純な金属色であり透光性および虹彩色光沢は 50 なかった。

【0050】 [比較例2] 実施例7と同様に、金型成形したポリカーボネート製の樹脂キートップの裏面に、真空蒸着法によって膜厚600mm、全光線透過率68%の酸化タングステンからなる無機物薄膜を形成した。

【0051】得られた押釦スイッチの樹脂キートップは 黄色で透明性が劣り虹彩色光沢はなかった。

【0052】 [比較例3] 実施例7と同様に、ポリカーボネート製の樹脂キートップの裏面に、スパッタリング 法によって膜厚30nm、全光線透過率64%の金からなる無機物薄膜を形成した。

【0053】得られた樹脂キートップは、赤色を主体と し透明性が劣り虹彩色光沢はなかった。

【0054】なお図5は、本発明の加飾透光性キートップを付設した押釦スイッチの他の例を示し、基材11はポリエステルシート、樹脂キートップ3はエポキシ系熱硬化性樹脂からなる。

【0055】図9は、本発明の加飾透光性キートップを付設した押卸スイッチのさらに他の例を示し、樹脂キートップ3は基材11のポリエステルシートを加熱プレス成形して作製したものである。

【0056】図 付は、本発明の加飾透光性キートップを付設した押釦スイッチのさらに他の例を示し、非作動部 1 a と動作部 1 b のベース部材 1 は透明なポリエステルエラストマーの射出成形品からなり、その上に文字あるいは記号印刷層 2 を覆うアンダーコート層 9 が積層されている

【0057】これら図5~図7に示される構成の加飾透 光性キートップにおいても前記した実施例と同様の効果 が得られる。

[0058]

【発明の効果】本発明によれば、樹脂キートップの表面および/または裏面に、特定の無機物薄膜を積層することによって、従来は得られなかった赤色、黄色、青色、紫色などを主体とする虹彩色光沢を有する美観に優れた高級感のある加飾透光性キートップおよびその製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1の加飾透光性キートップを付設した押 釦スイッチを示す縦断面図。

【図2】実施例6の加飾透光性キートップを付設した押 釦スイッチを示す縦断面図。

【図3】実施例7の加飾透光性キートップを付設した押 釦スイッチを示す縦断面図。

【図4】実施例8の加飾透光性キートップを付設した押 釦スイッチを示す縦断面図。

【図5】本発明の加飾透光性キートップを付設した押釦 スイッチの他の例を示す縦断面図。

【図6】本発明の加飾透光性キートップを付設した押釦 スイッチの他の例を示す縦断面図。)

【図7】本発明の加飾透光性キートップを付設した押釦 スイッチの他の例を示す縦断面図。

【符号の説明】

- 1 ベース部材
- 1 a 非作動部
- 1 b 作動部
- 2 文字あるいは記号印刷層
- 3 樹脂キートップ

4 マスク

- (5) 無機物薄膜 → 子伽をとするようない
- 6 高分子保護膜
- 7 金型成形したポリカーボネート製の樹脂キートッ

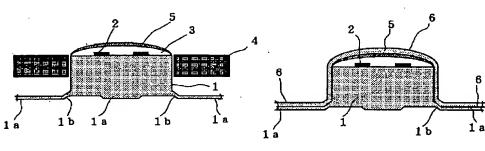
10

プ

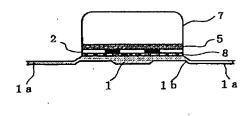
- 8 接着剤層
- 9 アンダーコート層
- 11 基材

【図1】

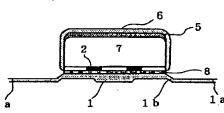
【図2】



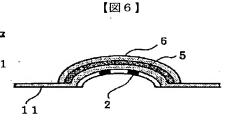




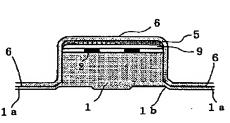
【図5】



【図4】



【図7】



【手続補正書】

【提出日】平成9年5月20日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】その結果、<u>紫色</u>を主体とする虹彩色光沢を 有する加飾透光性キートップを付設する押釦スイッチを 製造できた。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正内容】

【0032】得られた押釦スイッチの樹脂キートップは、黄色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観

に優れるものであった。

【手続補正書】

【提出日】平成9年11月7日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂キートップの表面および/または裏面に、膜厚が2nm~500nm、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜を積層し、虹彩色光沢を有することを特徴とする加飾透光性キートップ。

【請求項2】 無機物薄膜が酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化タングステン、酸化アルミニウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化タンタル、酸化インジウム、酸化スズ、酸化ニッケル、酸化マンガン、酸化ジルコニウム、酸化バナジウム、酸化セリウム、酸化ビスマス、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化ハフニウム、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化チタン、弗化マグネシウム、弗化セリウム、弗化鉛、炭化ケイ素、炭化チタン、硫化亜鉛、ケイ素およびゲルマニウムより選ばれる材質からなる請求項1に記載の加飾透光性キートップ。

【請求項3】 無機物薄膜上に、膜厚が 5μ m \sim 60 μ mの高分子保護膜をさらに積層してあることを特徴とする請求項1または2に記載の加飾透光性キートップ。

【請求項4】 金型成形した樹脂キートップの表面および/または裏面に、あるいは高分子材料からなる基材上に、未硬化の液状樹脂を滴下し、反応硬化させた後に、その表面に、物理的蒸着法あるいは化学的蒸着法によって膜厚が2nm~500nm、全光線透過率が70%以上の無機物薄膜を形成することを特徴とする加飾透光性キートップの製造方法。

【請求項5】 無機物薄膜が酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化タングステン、酸化アルミニウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化タンタル、酸化インジウム、酸化スズ、酸化ニッケル、酸化マンガン、酸化ジルコニウム、酸化バナジウム、酸化セリウム、酸化ビスマス、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化ハフニウム、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化チタン、弗化マグネシウム、弗化セリウム、弗化鉛、炭化ケイ素、炭化チタン、硫化亜鉛、ケイ素およびゲルマニウムより選ばれる材質である請求項4記載の加飾透光性キートップの製造方法。

【請求項6】 無機物薄膜上に、未硬化の液状樹脂をさらに積層し、膜厚が 5 μ m ~ 6 0 μ m の高分子保護膜を硬化させ形成することを特徴とする請求項 4 または 5 に

記載の加飾透光性キートップの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】本発明の無機物薄膜の材質は、アルミニウ ム、クロム、ニッケル、チタン、タングステン、ケイ <u>素、、アグネシウム、コバルト、タンタル、ゲルマニウ</u> <u>ム、</u>錫、鉛、亜鉛、鉄、金、銀、白金、銅などの金属あ るいは合金、金属酸化物、金属窒化物、金属弗化物、金 属炭化物およびこれらの混合物または積層物が用いられ る。特に好ましくは化学的に安定な金属酸化物、金属窒 化物、金属弗化物、金属炭化物が用いられる。具体的に は、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄、酸化マグネシウ ム、酸化タングステン、酸化アルミニウム、酸化クロ ム、酸化コバルト、酸化タンタル、酸化インジウム、酸 化スズ、酸化マンガン、酸化ニッケル、酸化ジルコニウ ム、酸化バナジウム、酸化セリウム、酸化ビスマス、酸 <u>化アンチモン、酸化亜鉛、酸化ハフニウム</u>などの金属酸 化物、窒化ケイ素、窒化アルミニウムおよび窒化チタン などの金属窒化物、弗化マグネシウム、弗化セリウム、 <u>弗化鉛</u>などの金属弗化物、<u>炭化ケイ素、炭化チタン</u>など の金属炭化物、硫化亜鉛等の金属硫化物が好適である。 なかでも、酸化チタン、酸化鉄、酸化タングステン、酸 化ケイ素、弗化マグネシウム、硫化亜鉛の単一薄膜ある いはこれらの2種以上の積層薄膜を使用すると虹彩色光 沢を有する非常に美観に優れた加飾透光性キートップが 得られる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】これらの無機物薄膜は、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの物理的蒸着法、あるいは熱CVD (Chemical VaporDeposition)法、プラズマCVD法、光CVD法などの化学的蒸着法によって均一でむらが無く製膜することができる。蒸着装置および蒸着条件は通常実施されているもので差し支えないが、蒸着温度の高い無機物材料については、電子ビーム加熱源を有する蒸着装置の使用が好ましい。さらに、キートップ樹脂と無機物被膜の密着性を向上する目的で、イオンアシスト機構を含んだ蒸着装置を使用しても良い。また、金属酸化物には、酸化数の異なる材料が存在し、酸化チタンを例にと

るとTiO2の他にTiO、Ti2O3、Ti3O5、 Ti₄O₇等の材料が知られている。これらの材料を用 いることによって、材料を加熱した際に材料中から酸素 ガスが分解し蒸着圧力を低下させる等の問題を抑えるこ とが可能で、連続で安定した蒸着を行なうためにこのよ うな材料を使っても良い。さらに金属酸化物あるいは金 属窒化物等の積層の際に、不足すると考えられる酸素、 窒素等の気体を装置内に導入して蒸着しても良い。 製膜 する前工程として、樹脂キートップにアンダーコート剤 などの公知の前処理を施して無機物薄膜の密着性を向上 させることもできる。使用する樹脂キートップの種類、 製膜する無機物の材質にも依存するが、密着性、温度お よび製造コストの点を考慮すると、真空蒸着法あるいは スパッタリング法による方法が経済的であり、そして目 的とする虹彩色光沢を有する美観に優れた高級感のある 加飾透光性キートップを安価に得ることができる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

[0034]

【実施例4】実施例1と同様に、透明アクリル樹脂から

なる樹脂キートップの表面に、<u>イオンアシスト機構を含む電子ビーム真空蒸着装置中で、酸素ガスを導入して蒸</u>着圧力1×10=4 torrとして、イオンビームを照射しながら、製膜速度4nm/分で10分間、酸化チタン(Ti2O3)を真空蒸着して、膜厚40nm、全光線透過率86%の酸化チタンからなる無機物薄膜を形成した。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正内容】

【0043】一方、別に金型を使用してポリカーボネート(パンライト L1225L 帝人化成株式会社製)を射出成形して、ポリカーボネート製の樹脂キートップ7を作製した。さらに、この樹脂キートップの裏面をエタノールで洗浄し、スパッタリング装置内で、スパッタガスをアルゴンとして、スパッタ圧力5×10=4 torx、製膜速度5nm/分で10分間、酸化チタンをスパッタリングして、膜厚50nm、全光線透過率82%の酸化チタンからなる無機物薄膜5を形成し、黄色を主体とする虹彩色光沢を有する透光性樹脂キートップを得た。

【手続補正書】

【提出日】平成9年12月12日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】本発明の無機物薄膜の材質は、アルミニウ ム、クロム、ニッケル、チタン、タングステン、ケイ 素、、<u>マグネシウム、</u>コバルト、タンタル、ゲルマニウ ム、錫、鉛、亜鉛、鉄、金、銀、白金、銅などの金属あ るいは合金、金属酸化物、金属窒化物、金属弗化物、金 属炭化物、金属硫化物およびこれらの混合物または積層 物が用いられる。特に好ましくは化学的に安定な金属酸 化物、金属窒化物、金属弗化物、金属炭化物、金属硫化 物が用いられる。具体的には、酸化チタン、酸化ケイ 素、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化タングステン、酸 化アルミニウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化タン タル、酸化インジウム、酸化スズ、酸化マンガン、酸化 ニッケル、酸化ジルコニウム、酸化バナジウム、酸化セ リウム、酸化ビスマス、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸 化ハフニウムなどの金属酸化物、窒化ケイ素、窒化アル ミニウムおよび窒化チタンなどの金属窒化物、弗化マグ ネシウム、弗化セリウム、弗化鉛などの金属弗化物、炭 化ケイ素、炭化チタンなどの金属炭化物、硫化亜鉛等の 金属硫化物が好適である。なかでも、酸化チタン、酸化 鉄、酸化タングステン、酸化ケイ素、弗化マグネシウ ム、硫化亜鉛の単一薄膜あるいはこれらの2種以上の積 層薄膜を使用すると虹彩色光沢を有する非常に美観に優 れた加飾透光性キートップが得られる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】これらの無機物薄膜は、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの物理的蒸着法、あるいは熱CVD(Chemical VaporDeposition)法、プラズマCVD法、光CVD法などの化学的蒸着法によって均一でむらが無無くとができる。蒸着装置および蒸着条件は通常実施されているもので差し支えないが、蒸着温度の高端養物材料については、電子ビーム加熱源を有する蒸着装置の使用が好ましい。さらに、キートップ樹脂と無機物薄膜の密着性を向上する目的で、イオンアシスト機構を含んだ蒸着装置を使用しても良い。また、金属酸化物には、酸化数の異なる材料が存在し、酸化チタンを例にとるとTiO2の他にTiO、Ti2O3、Ti3O5、Ti4O7等の材料が知られている。これらの材料を用

いることによって、材料を加熱した際に材料中から酸素 ガスが分解し蒸着圧力を低下させる等の問題を抑えるこ とが可能で、連続で安定した蒸着を行なうためにこのよ うな材料を使っても良い。さらに金属酸化物あるいは金 属窒化物等の積層の際に、不足すると考えられる酸素、 窒素等の気体を装置内に導入して蒸着しても良い。製膜 する前工程として、樹脂キートップにアンダーコート剤

などの公知の前処理を施して無機物薄膜の密着性を向上させることもできる。使用する樹脂キートップの種類、製膜する無機物の材質にも依存するが、密着性、温度および製造コストの点を考慮すると、真空蒸着法あるいはスパッタリング法による方法が経済的であり、そして目的とする虹彩色光沢を有する美観に優れた高級感のある加飾透光性キートップを安価に得ることができる。

【手続補正書】

【提出日】平成10年1月16日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

[0027]

【実施例1】図1は、本発明の実施例1の透光性樹脂キートップを付設する押釦スイッチを示す縦断面図である。図1において、ベース部材1は、非作動部1aと作動部1bが透明なシリコーンゴムで成形され、天面に所定の文字あるいは記号印刷層2をスクリーン印刷してある。この天面に、特開平6-5150号公報記載の発明と同様の製法で短波長紫外線を照射し、シランカップリング剤処理してからアクリル系の紫外線硬化樹脂を適下し、紫外線を照射して硬化し、透明アクリル樹脂からなる樹脂キートップ3を形成した。この樹脂キートップの表面をエタノールで洗浄し、ステンレス製のマスク4にて蒸着が不要な箇所を覆い、真空蒸着装置中で蒸着圧力5×10-4torr、製膜速度5nm/分の条件で1

2分間、酸化タングステンを真空蒸着し、膜厚60nm、全光線透過率87%の酸化タングステンからなる無機物薄膜5を形成した。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】その結果、<u>紫色</u>を主体とする虹彩色光沢を 有する加飾透光性キートップを付設する押釦スイッチを 製造できた。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正内容】

【0032】得られた押釦スイッチの樹脂キートップは、黄色を主体とする虹彩色光沢を有した透光性の美観に優れるものであった。